Japanese Utility Model Laid-Open Number: 68448/90

Date of publication of Application: May 24, 1990

Application Number: 147411/88

Date of filing: November 11, 1988

Applicant: Mitsubishi Kinzoku Kabushiki Kaisha

Title of the Invention: Base plate light in weight for semiconductor device

#### ABSTRACT:

A base plate light in weight for a semiconductor devices comprises a heat sink plate of Al or Al alloy, a sintered insulating plate of  $Al_2O_3$  bonded on the heat sink plate by a brazing material of Al-Si alloy or Al-Ge alloy, and a thin plate for forming a circuit bonded on the insulating plate by a brazing material of Al-Si alloy or Al-Ge alloy, a predetermined surface portion or entire surface of the thin plate being plated with a layer of Cu or Ni.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平2-68448

DInt. Cl.

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)5月24日

H 01 L

未請求 請求項の数 1 (全 頁)

50考案の名称

半導体装置用軽量基板

②実 願 昭63-147411

顧 昭63(1988)11月11日 砂出

田 四考案 者 杏

埼玉県大官市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究 秀 昭

所内

案 者 森 暁

大阪府大阪市北区天満橋 1-8-41 三菱金属株式会社大

阪製錬所内

祥 郎

埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究

所内

 $\blacksquare$ (72)去

骛

埼玉県大宮市北袋町1-297 三菱金属株式会社中央研究

所内

三菱金属株式会社 人 勿出 夏

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

②代 理 人 弁理士 富田 和夫

外1名



#### 明 細 書

#### 1. 考案の名称

半導体装置用整量基板

#### 2. 実用新案登録請求の範囲

(1) いずれも A 』または A 』合金からなるヒートシンク板材および回路形成用薄板材を、酸化アルミニウム焼結体からなる絶縁板材を両側からはさんだ状態で、 A 』 - S i 系合金または A 』 - G e 系合金のろう材を用いて積層接合してなり、かつ前記回路形成用薄板材の表面の所定部分または全面に C u または N i メッキ層を形成してなる半導体装置用軽量基板。

#### 3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は、軽量にして、半導体装置の高集積 化および大電力化に十分対応することができる基

板に関するものである。

[従来の技術]

従来、一般に、半導体装置用基板としては、例 えば第2図に概略説明図で示されるように、酸化 アルミニウム  $(Al_2 O_8$ で示す) 焼結体からな る絶縁板材C′の両側面に、それぞれCu 薄板材 B′を液相接合し、この液相接合は、例えば前記 Cu 薄板材の接合面に酸化銅 (Cu<sub>2</sub> O) を形成 しておき、前記AV2 〇3 焼結体製絶級板材と重 ね合せた状態で、1065~1085℃に加熱して接合面 に前記Cu<sub>2</sub>OとCuとの間で液相を発生させて 結合することからなり、また前記Cu 薄板材のう ち、前記絶縁板材C′の一方側が回路形成用導体 となり、同他方側がヒートシンク板材A′との はんだ付け用となるものであり、この状態で、通 常 Pb - Sn 合金からなるはんだ材 (一般に 450 ℃以下の融点をもつものをはんだという) D′を 用いて、Cuからなるヒートシンク板材A′に接 合してなる構造のものが知られている。

#### (考案が解決しようとする課題)

しかし、近年の半導体装置の高集積化および大電力化に伴って、装置自体が大型化し、重量化する傾向にあり、したがってこれを構成する部材の軽量化が強く望まれているが、上記の従来半導体装置用基板では、これを構成するヒートシンク板材 A′ および薄板材 B′ がいずれも重質の C u であり、さらにこれに重質の P b - S n 合金はんだ材 D′ が加わるために、これらの要求に対応することができないのが現状である。

#### 〔課題を解決するための手段〕

# 公開実用平成→68448

A Q - Si 系合金や、A Q - 15% G c 合金などのA Q - G c 系合金からなるろう材(以上重量%)を、箔材、あるいは前記ヒートシンク板材および薄板材の接合面側にクラッドした状態で用いて、積層接合し、かつ前記薄板材の表面の所定部分または全面に回路形成用および部品はんだ付け用としてCu またはNi メッキ層を形成した構造にすると、構成部材すべてが軽量のA Q およびA Q c c をとA Q 2 O 3 で構成されることになることから、基板全体が軽量化されたものになるという知見を得たのである。

この考案は、上記知見にもとづいてなされたものであって、第1図に機略説明図で示されるように、いずれもAQまたはAQ合金からなるヒートシンク板材Aおよび回路形成用薄板材Bを、AQ2〇3焼結体からなる絶縁板材Cを両側からはさんだ状態で、AQ・Si糸合金またはAQ・Gc糸合金のろう材Dを用いて積層接合してなり、かつ前記回路形成用薄板材Bの表面の所定部分または全面にCuまたはNiメッキ層を形成してな

到

る半導体装置用軽量基板に特徴を有するものであ る。

#### 〔実 施 例〕

つぎに、この考案の半導体装置用基板を実施例 により具体的に説明する。

幅:50mm×厚さ:0.63mm×投さ:75mmの寸法をもった純度:96%のAl2O3 焼結体からなる絶縁板材C、いずれも第1表に示される組成のAlまたはAl合金からなり、かつ寸法が幅:50mm×厚さ:3mm×厚さ:75mmのヒートシンク板材Aと、同じく幅:45mm×厚さ:1mm×根式を有する程成を有する名う材D、さらに対力をとしたAl-Si合金およびAl-Ce合金からなるろう材を上記のヒートシンを板材Aおよび薄板材Bの圧延加工時に30μmの厚さにクラッドしてろう付け板材(プレージンが薄板材Aおよび薄板材Bの圧延加工時に30μmの厚さにクラッドしてろう付け板材(プレージンが薄板材Aおよび薄板材Bの圧延加工時に30μmの厚さにクラッドしてろう付け板材(プレージンが薄板材Aおよび薄板材Bの圧延加工時に30μmの厚さにクラッドしてろう付け板材(プレージンが薄板材を表まなである状態に積み重ね、この状態で真空中、

# 用平成 2-68448 実 噩 ঞ

1==-

梅	福対比	0.365	0.364	0.364	0.364	0.363	0.363	0.363	0.363	1		
割れ発生まで	のサイクル数			200 サイクル	後も割れ	発生せず	<u></u>	<u> </u>				
う材	哲 成 (包包名)	A0 - 13 % S - AA		A1 · 7.5% SI 合企	Ag · 15 % Ge 各金	A1 . 9.5% SI .	1%Mg 合企	A 9 . 7.5% S 1 .	10 % C 0 合金			
3	形块		zt zt		<b>1</b>	7 2 2 4						
薄板材の組成	(英雄)		第A9		A 1 - 1 % M n & &	能入2 Ag-1%Mn合金						
ヒートシンク数村の	也 及 (壁質光)	tt Ag	A 9 . 2.5% Mg .	0.2%Cr 合金	A 9 . 1 % Mn & &			杉 A g		***		
副		7	7	E	4	5	9	7	œ			
輝			*	於	34€	<b>#</b> 8	救					

坛

430~610 ℃の範囲内のろう材の溶融温度に適合した温度に10分間保持の条件でろう付けして積層接合体とし、これの薄板材Bの表面全面に、厚さ:0.5μmのCuまたはNiメッキ層を通常の無電解メッキ法により形成することにより本考案基板1~8をそれぞれ製造した。



した。

ついで、本考案基板1~8および従来基板について、一般に半導体装置用基板の評価試験として採用されている試験、すなわち温度:125℃に加熱後、一55℃に冷却を1サイクルとする繰り返し加熱試験を行ない、絶縁板材に削れが発生するに加速を1ない、絶縁板材に削れが発生するに変して測定し、また本考案基板1~8の重量を測定し、ではなずる相対比を求めた。これらの結果を第1表に示した。

#### [考案の効果]

第1表に示される結果から、本考案基板1~8は、いずれも苛酷な条件下での加熱・冷却の繰り返しによっても、絶縁板材に割れの発生が見られないのに対して、従来基板ではAQ2O3焼結体とCu間の大きな熱膨張係数差に原因して絶縁板材に比較的早期に割れが発生するものであり、また本考案基板1~8は、従来基板に比して約64%の重量減を示し、軽量化の著しいことが明らかである。



上述のように、この考案の半導体装置用基板は、 軽量なので半導体装置の高集積化および大電力化 に十分対応することができ、かつ苛酷な条件下で の実用に際してもセラミック質の絶縁板材に割れ などの欠陥発生なく、信頼性のきわめて高いもの であるなど工業上有用な効果をもたらすものであ る。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案の半導体装置用基板の概略説 明図、第2図は従来半導体装置用基板の概略説明 図である。

A. A'…ヒートシンク板材、

B, B'…薄板材、 C, C'…绝缘板材、

D…ろう材、

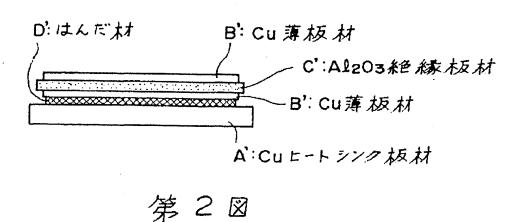
D′…はんだ材。

三菱金属株式会社 Ш Kifi:

外1名 代 理 失 富 H 和

D: Al-Si系ヌは Al-Ge 派合金3ウ材
B: Al またはAl 合金薄板材
C: Al2O3 糸色緑板材
A: Al または Al 合金 ヒートシンク板 材

### 第1图



#### 手 続 補 正 魯 (自発)

平成 元年 8月31日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

実顧昭63-147411号



- 考案の名称
   半導体装置用軽量基板
- 3. 補正をする者 事件との関係 実用新案登録出願人 住所 東京都千代田区大手町一丁目5番2号 氏名(名称) (626)三菱金属株式会社 代表者 永 野 健
- 4. 代 理 人 住所 東京都千代田区神田錦町一丁目23番地 宗保第二ビル8階

〒 101 電話 (03) 233-1676・1677

氏名 弁理士 (7667) 富 田 和 夫

5. 拒絶理由通知の日付自 発

補正の対象
 明細書の考案の詳細な説明の欄

7. 補正の内容 別紙の通り



520

方 式 (

実開 2 -

- (1) 明細書、考案の詳細な説明の項、
  - (a) 第6頁の第1表を別紙に示す通りに訂正する。
- (b) 第7頁第3行、

「これの薄板材Bの表面全面に、」とあるを、

「この積層接合体に、温度:350℃に30分間保持 後常温まで炉冷の熱処理を施し、引続いて前記 積層接合体を構成する薄板材Bの表面全面に、」 と訂正する。

(c) 第7頁第6行、第8頁第2行、同第8行、 同第12行、および同下から3行、 「8」とあるを「10」と訂正する。

以上

# **公開実用平成 2—68448**

ا و الم

监幕

程 別         とートシンク板材の組成         海板村の組成         多 方 村         制札発生まで 順量           本 1         一種 成分         (重要 %)         形 状         相 成 (重要%)         のサイクル数 相対比           本 2         Ag -2.5 %Mg - 2         株Ag         株Ag		٠.			_		Τ_	<del></del>			_	1					
NI         ヒートシンク板村の組成 積板村の組成 (重量光)         移 状 組 成 (重量光)           1         純Ag         施Ag         形状 組 成 (重量光)           2         Ag-1.5 %Mg - 2.5 %Mg - 2.5 %Mg - 2.5 %Mg - 2.5 %Mg - 3.5 % Cr 合金		大田	96	2	0.38	98'0	0.384	666	6.30	0.363	0.383	0 269	9	C46.0	0.363	_	
30     ヒートシンク板材の組成 薄板材の組成 (重量名)     移 状 組       1     純Ag     (重量名)     形 状 組       2     Ag-2.5 %Mg - 10.2 %Cr 合金     純Ag     所 材       3     0.2 %Cr 合金     Ag-1 %Mn 合金     所 材       5     Ag-1 %Mn 合金     Ag-1 %Mn 合金     Ag-1 %Mn 合金       6     柏Ag     Ag-1 %Mn 合金     Ag-1 %Mn 合金       9     Ag-0.02%Ni 合金     Ag-0.02%Ni 合金     Ag-0.02%Ni 合金       10     Ag-0.005 %B合金     Ag-0.005 %B合金       (使 来     来	割れ発生まで	のサイクル数		•			266 # 1 2 4	<u>}</u> → ₩									
31     ヒートシンク板村の組成 積板村の組成 (重量名)       1     純Ag       2     Ag -2.5 %Mg - 1% Mn 合金       3     0.2 %Cr 合金       5     Ag -1 % Mn 合金       6     純Ag       7     純Ag       8     Ag -0.02%Ni 合金       10     Ag -0.02%Ni 合金       10     Ag -0.005 %B合金       10     Ag -0.005 %B合金	ż	故	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Af 18% S   合金			A# -15% Ge 含金	AA - 9.5 % S.1 - 1 % Mg 合金 1 % Mg 合金 AA - 7.5 % S.1 - 10% Ge 合金 AA - 7.5 % S.1 合金						A4 -1.5 % S-1 中央		養	
3月     ヒートシンク板材の組成 積板材の組成 (重量名)       1     純Ag       2     Ag -2.5 %Mg - 10.2 %Cr 合金       3     0.2 %Cr 合金       4     Ag -1.8 Mn 合金       5     林Ag - 1 % Mn 合金       6     柏Ag       7     柏Ag       8     Ag - 0.02%N1 合金       9     Ag - 0.02%N1 合金       10     Ag - 0.005 %B合金       10     Ag - 0.005 %B合金								クラッド料					1				
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	薄板材の組成	(海 東 光)		技入の	*			柏人身				A# - 1 % Mn & &	AP -0.02%NI 🕾	A# -0.005 %B合金	<b>+</b>		
	1 ママ		~   #   w ~					ž			MAQ		-0.02%NI 合金	-0.005 % B 合金			
	菱	+	-	2	Ц_	!	4 1		9	1	- ] (	ρ	6	91			

## ·